⑪ 特 許 出 願 公 開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平1−253638

⑤Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)10月9日

G 01 N 21/88

G - 7517 - 2G

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

60発明の名称

円盤状光学記録媒体の欠陥検査装置

願 昭63-80877 20特

22出 願 昭63(1988) 3月31日

土 屋 700発明者

浩 司

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

20発 明 者 勿出 願 人 良 雄

大阪府門真市大字門真1006番地

個代 理 人

松下電器産業株式会社 弁理士 中尾 敏男 外1名

細

1、発明の名称

円盤状光学記録媒体の欠陥検査装置

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 円盤状光学記録媒体上の螺旋状または同心円 状の情報トラックを一定トラック数毎に飛び越し 走査しながら光ピームを収束して照射しこの前記 円盤状光学記録媒体からの反射ビームを検出する 光検出器を含む検出手段と、前記円盤状光学記録 媒体上の欠陥により前記反射ビームが強度変調さ れて前記検出手段の出力信号が一定レベルを越え たときにパルス信号を発生するパルス発生手段と、 前記光ビームの円盤状光学記録媒体の欠陥位置を 検出する位置検出手段と、その欠陥発生位置情報 を蓄える手段とを有し、前記欠陥発生位置情報に より欠陥発生トラックを含む前後トラックもしく は前後の複数トラックの再検査をするようにした ととを特徴とする円盤状光学記録媒体の欠陥検査 装置。
 - (2) 再検査時にトラック飛び越し検査における欠

陥検査発生トラックを間に狭んだ前後2つの飛び 越し検査合格トラックで狭まれる未検査トラック を全部検査するようにしたことを特徴とする請求 項1記載の円盤状光学記録媒体の欠陥檢查装置。 (3) トラック飛び越し検査時の欠陥の大きさに対 する検査基準値(WC)と再検査時の欠陥の大きさ に対する検査基準値(Wa)とを異なった値に設定

(4) トラック飛び越し検査時の欠陥の大きさに対 する検査基準値(WC)と再検査時の欠陥の大きさ に対する検査基準値(WA)は、WA>WC となる ような値に設定するようにした請求項3記載の円 盤状光学記録媒体の欠陥検査装置。

するようにした請求項1または2記載の円盤状光

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

学記録媒体の欠陥検査装置。

本発明は、円盤状光学記録媒体における損傷や 異物混入等の欠陥を検出する装置に関する。

従来の技術

円盤状光学 記録媒体(以下、光ディスクという)

2 4-9

においては、製造途中で記録表面に傷が付いたり 異物が混入したりする欠陥を生じることがある。 かかる欠陥は情報再生時に大きい障害となるため、 その有無をあらかじめ検出する必要がある。

最近、コンピュータ外部メモリとしての光ディスクが実用化されており、これら記録媒体はその特徴から、今後の高度情報社会にとって不可欠な低脈記録媒体を提供するものとして期待されている。そこで、光ディスクの欠陥を、短時間で、しかも正確に検出できる量産用検査装置が必要となってきた。

以下に従来例の欠陥検査装置について説明する。 第3図は従来の欠陥検査装置の一例の構成図で ある。1は光学検出業子で、光学ヘッド8から光 ビームが光ディスクに入射され、その記録面部で 反射された読取光ビームが導かれる。2は各々の 光検出素子1から導かれた読取光ビームのスポットに応じた出力について演算をし、再生信号 (RF)と、光学ヘッド8からの光ディスクにおいて形成するスポットの、螺旋状または同心円状 トラックに対する位置ずれに応じたトラッキング エラー信号(TE)及び光学ヘッド 8 からの光ビ ームの記録面上での集束状態に応じたフォーカス エラー信号(FE)をそれぞれ演算する信号処理 部である。3~5は各々とれら再生信号(RF), トラッキングエラー信号(TE), フォーカスエ ラー信号(FE)を信号増幅し、再生信号(RF1)。 トラッキングエラー信号(T E'), フォーカスエ ラー信号(FE')を得る信号増幅部である。6は 信号増幅された再生信号(RF1),トラッキング エラー信号 (T E'), フォーカスエラー信号 (FE')においてディスクにおける欠陥によりあ る閾値以上の大きさのエラーを発生した場合に、 その欠陥の大きさに準じたパルス幅の検出パルス を出力して欠陥検出を行う欠陥検出部である。で は欠陥検出部6で検出されたパルスのパルス幅大 きさより、検査基準と比較して良否判定を行い、 検査装置のシステムコントロールを行うコントロ ール部である。

以上の様に構成された欠陥検査装置について、

5 ...,

以下その動作を説明する。

まず、トラッキングサーボコントロール及びフ ォーカスサーボコントロールが行なわれたもとで、 光ディスクに形成された螺旋状または同心円状ト ラックにそって再生パワーの光ビームにて検査を 行うと、光ディスクの外表面や螺旋状または同心 円状トラックが形成された記録部面の汚れや傷等 の欠陥がある場合には、その欠陥が光学ヘッドよ り読みとられて、光学検出部を形成する複数の光 検出素子1の検出信号中に欠陥による変化が生じ る。そして、複数の光検出素子1の検出信号によ るディスクの欠陥に起因する変化に基づき、複数 の光検出素子1の検出信号の演算が行われる。欠 陥は、信号処理部2から得られる再生信号(RF) に信号欠陥を生ぜしめるとともに、同じく信号処 理部から得られるトラッキングエラー信号 (TE)、 及びフォーカスエラー信号(FE)中にも欠陥部 を生じる。

第5図に、再生信号中に含まれる欠陥検出の測 定原理を示す。再生信号は欠陥の種類により増加 6 ₄₋₇

する方向にも減少する方向にも変化する。 この信号に対し、関値を設定して欠陥検出を行い、関値を起えた欠陥の大きさに準じた幅のパルスを出力する。 そして、このパルス幅の大きさをクロックパルスによって計測し、欠陥の大きさを検出する。

再生信号(RF)中での重大欠陥は記録情報と 読込み情報との不一致、つまりビットエラーやドロップアウトを引き起こす原因となる。また、トラッキングエラー信号(TE)及びフォーカスエラー信号(FE)中に比較的大きな欠陥が発生した場合、トラッキングサーボコントロールあるいはフォーカスサーボコントロールが正常に作動しなくなる事態が生じ易くなる。

このため、欠陥検出装置では、ディスク中で、ビットエラーやドロップアウトの原因となり得る 重大欠陥及びトラッキングサーボコントロール及 びフォーカスサーボコントロールが正常に動作し なくなる原因となり得る重大欠陥を適確に検出を 行う必要性がある。

ととで、従来の欠陥検査装御の検査フローチャ

ートを第4図に示す。光ディスクは膨大な記録容 量を有しており、その情報トラック量も膨大な数 となる。とのため、従来の欠陥検査装置では、検 査時間の短縮を考慮して、ユーザー情報トラック 範囲を一定トラック間隔に飛び越して、欠陥検査 を行っており、円盤状光学記録媒体の欠陥の大き さに対する検査基準値 W_A に対し、検査基準 W_B を設定し($W_A > W_B$)、欠陥に対する良否判定を 行っていた。

発明が解決しようとする課題

しかしながら上記のような従来の構成及び検査 法での欠陥検査装置では、光ディスクの全面を一 定トラック間隔に飛びこしながら欠陥検査を行っ ているため、検査トラック間に挟まれる様な欠陥 や、数十トラックにまたがる様な光ディスク基板 表面や螺旋状または同心円状トラックが形成され た記録面部の汚れや傷などの重大欠陥の検出が困 難であるという問題点を有していた。

本発明は上記従来の問題点を解決するため、ディスク状記録媒体における重大欠陥を、短時間の

9

大欠陥の大きさの閾値 W_C を従来法での閾値 W_B よりさらに小さな値に設定し($W_B>W_C$)する等して、欠陥発生時の位置情報を検出し、この欠陥情報を記録していき、その欠陥発生位置情報に基づき、欠陥発生位置の前後のトラックを網羅する全トラックについて再検査を行うことにより、重大欠陥に対する信頼性の向上を実現することができる。

実 施 例

以下、本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。第1図は本発明の一実施例における欠陥検査装置の構成図を示すものである。第1図において、21は光学ヘッド3〇からの光ビームがディスクに入射されてその記録面部で反射された読取光ビームが導かれる光検出素子、22は各々の光検出素子21から導かれた読取光ビームのスポットに応じた出力について演算をし、再生信号(RF)と光学ヘッドからの光ディスクにおいて形成されるスポットの螺旋状トラックに対する位置ずれに応じたトラッキングエラー信号

検査時間でしかも確実に検出を行なえるととを実現し、欠陥に対する信頼性を向上させた欠陥検査 装置を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

本発明においては、円盤状光学記録媒体における螺旋状または同心円状トラックのデータ領域の欠陥検出を行うに際して、円盤状光学記録媒体のつったは表面部に存在するものに学された欠陥部が、読取位置におかれる状態になられた疾陥部が、読み取られた時に得られる欠陥検出パルスより、その欠陥部分の発生位置情報を蓄積し、それ後により、検出された欠陥部分の充生位置情報より、検出された欠陥部分の方ととにより、検出された欠陥部分の方ととにより、内盤状光学記録媒体により確実に検出を行り、円盤状光学記録媒体により確実に検出を行りとを可能にしたものである。

作 用

との構成によって、情報トラック範囲を一定トラック毎に飛び起として欠陥検査を行う際に、重

10 ~-5

(TE), 光学ヘッドからの光ビームのディスク における記録面部上での集束状態に応じたフォー カスエラー信号(FE)を演算する信号処理部で ある。23~25はこれら再生信号(RF),ト ラッキングエラー信号(TE), フォーカスエラ ー信号(FE)を信号増幅し、再生信号(RF/), トラッキングエラー信号(TE'),フォーカスエ ラー信号(FE')を得る信号増幅部である。26 はその増幅された再生信号(RF'), トラッキン グエラー信号(TE'), フォーカスエラー信号 (T E') においてディスクの外表部または、ディ スク中における欠陥によりある閾値以上の異常信 号(エラー)を発生した場合に、その欠陥の大き さに応じたパルス幅の検出パルスを出力する欠陥 検出部、27はその欠陥検出部26で再生信号. (R F'), トラッキングエラー信号(T E'), フ ォーカスエラー信号(FE')中にエラーが発生し た場合に得られたパルスをトリガとして、そのエ ラー発生の位置情報を検出する欠陥位置情報検出 部、28は欠陥位置情報検出部27で得られた再

生信号(RF)、トラッキングエラー信号(TE)、 及びフォーカスエラー信号(FE)中のエラー発 生位置情報を蓄積する欠陥情報記録部であり、メ モリーで構成されている。

29は欠陥検出部26で欠陥パルスが発生された時に、欠陥位置情報検出部27より位置情報を読み込み、欠陥情報記録部28へ位置情報を記録させたり、パルス幅の大きさを検査基準値と比較して良否判定を行い、また欠陥の再測定時の再検査先頭アドレス計算等を行う、検査装置のシステムコントロール部である。

以上の様に構成された本実施例の欠陥検査装置について、以下、その動作を第2図の欠陥検査装置の検査フローチャートを参照しながら説明する。検査スタート後、プロセス1〇〇にて検査ドライブの立上げを行い、トラッキングサーボコントロールを安定に保つ。次にプロセス1〇1においてディスクのユーザー領域の先頭アドレスに光学ヘッドをシークさせ、シーク完了後の次の1回転で、1トラッ

13 、.

上の欠陥が発生している場合には、その欠陥位置情報より欠陥検査トラックを含めた前後の未検査トラックを全て網羅する様にプロセス111にて再検査先頭アドレス及び再検査終了アドレスの計算を行う。WC以上の欠陥が複数個発生している場合には複数個分の再検査先頭アドレス及び再検査終了アドレスが計算される。

次に、プロセス112において、プロセス111 で計算を行った再検査先頭アドレスに光学ヘッドをシークさせ、先頭アドレスから終了アドレスまでの全トラックの欠陥検査を行い、ディシジョン114ではプロセス105同様に欠陥情報を欠陥位置情報用メモリに情報をストアしていく。

そして、ディシジョン115では同様な作業を 欠陥情報数だけくり返す。このとき、再検査は欠 陥発生トラック前後を数本飛びの飛び越し検査で 行うようにしてもよい。

最後に、プロセス116にて欠陥の大きさの検査基準値 W_A にて欠陥の良否判定を行い、測定を終了する。

ク分の欠陥検査を行う。このとき、プロセス 103 では再生信号,トラッキングエラー信号及びフォーカスエラー信号中の欠陥検査を行い、欠陥の大きさが検査基準値 W_A に対し、 W_C となる基準値を設定する。ただし、 W_K の値は、従来測定法での基準値 W_A に対し、 W_A > W_B > W_C となる値とする。ディシジョン 1 0 4 において、欠陥の大きさが W_C を越えるエラーが発生した場合、プロセス 1 0 5 0 進み欠陥発生位置データとその大きさについて、位置情報記録用メモリ上に記録する。

次に、プロセス107に進み、次の検査トラックへジャンプを行う。ディシジョン104にて欠陥が発生しなかった場合にも同様に次の検査トラックへジャンプする。

以上のことをユーザー使用情報領域が終了するまでの間くり返し行い、ディンジョン1 06 にて、ユーザ領域の最終トラックが検査が終った後にプロセス1 08 にて欠陥情報記録用メモリの内容を読込む。プロセス1 09 にて、1 08 で読込んだ欠陥情報についての解析を行う。大きさがWC 以

14 ~=9

発明の効果

以上の様に、本発明によれば、円盤状光学記録 媒体における螺旋状または同心円状トラックの 筋検出を行うに際して、最初に円盤状光学記録媒体の一定間隔トラックととに検査を行うととにに り、円盤状光学記録媒体の内部またはといて 在するものとされる欠陥部が読取位置におかれた 状体の欠陥検査にするのに、 なの次陥検査でき、さられる欠陥が が発生するらに、 なの次陥検査できるのに、 が発生があれる欠陥が が発生するに、 が発生するに、 が発生があれる欠陥が が発生があれる欠陥が が発生するに、 がの次陥検査できるに、 がの次陥検を がいったとが がいったとが がいったとが がいったとが がいったととにより できるとがで を行うようにしたことにより における重大欠陥をより確実に検査することがで きるものである。

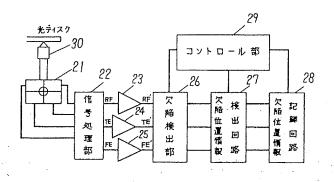
4、図面の簡単な説明

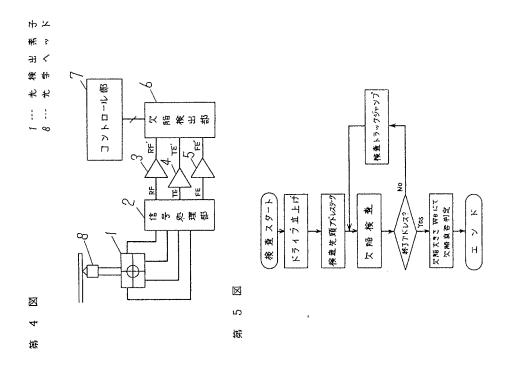
第1図は本発明の一実施例の円盤状光学記録媒体の欠陥検査装置の構成を示すブロック図、第2 第3回はその動作を示す波形図 図はその検査工程のフローチャート、第4図は従来例の円盤状光学記録媒体の欠陥検査装置の構成 を示すプロック図、第 5 図はその検査工程のフローチャートである。

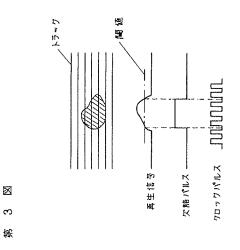
21 ……光検出素子、22……信号処理部、23~25……信号増幅部、26……欠陥情報検出部、27……欠陥情報検査回路、28……欠陥情報記録部、29……コントロール部。

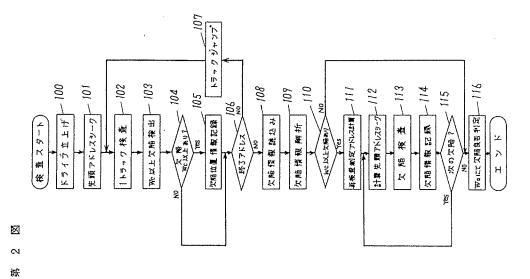
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 1 図









```
(12)
Japanese Patent Office (J P)
@ patent unexamined trademark application
@ unexamined patent publication bulletin (A)
Flat 1-253638
<W Int.
CI.
4
G 01
N 21/88
Identification symbol
JPO file number
G-7517-2G
(1989) October 9, 1989 @ opening to the public
Several four of examination claim unclaim claims
..(.. [zen]
Six pages)
@ title of invention
Defect inspection device of discoid, optical record medium
@ special [negaakira] 63-80877
@ application Akira 63 (1 988) March 31
Tsuchiya
Koji
In Osaka Prefecture Kadoma City county Kadoma 1006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Hata
Good
Male
In Osaka Prefecture Kadoma City county Kadoma 1006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Osaka Prefecture Kadoma City county Kadoma 1006
Toshio patent lawyer Nakao
One outside person
[Shasha] people
[Meimeinegakotowari]
Departure occurring fee
@ (12) @@
Discernment
[Hoso]
Book
Name of , invention ruling
..defect inspection.. ..dressing.. [takeshi] of discoid, optical record medium
[Han**] of patent claim
..drinking..)
Reflection [pi-mu] from the above-mentioned spiral discoid, optical [ionore] [**] medium of
with the detection means including detection [na] [ru] photodetector, defect K in the
```

concentric circle information [torafuku]'s jumping over K of each number of constant tracks again, scanning, settling left [gara] optical [pi-mu], and irradiating it in the discoid, optical record medium above-mentioned [en**jou] optics record medium is [pa] J ν that is modulated strength to the above-mentioned reflection [pi-mu] of b and generates the Hiroshi K Pal signal when the output signal of the above-mentioned detection means exceeds constancy V [be] and v.

With the [su] generation means

The positional detection means to detect the defect position of the discoid, optical record medium of the above-mentioned optical beam and the means to save the defect location of occurrence information are possessed, and the above-mentioned defect location of occurrence information K.

When K was done to inspect two or more tracks before and behind [towotta] again before and after containing D defect generation track dependence, it is a defect inspection of the discoid, optical record medium that it takes and [wo] is characterized. [Gikasumi]. TC:lo-[keru] ..inspection of jumping over in K track (.. [ka] when inspecting it again Page It is a defect inspection device of the discoid, optical record medium described in claim 1 that does all [**eki] [suruyou] K and characterizes in [tatoto] as for the uninspection track that can narrow in two jumping over inspection passing tracks before and behind [nda] K narrowness among [ochiikensa] generation [toratta]. [**]) Size of defect when size K [na] [ru] inspection standard value (Wc) of defect when jumping over in track is inspected and inspecting it again V inspection standard value (~ that confronts K Different value K setting of) Defect inspection device of discoid, optical record medium described in [hoko**] paragraph T or 2 that does K to do. (4) Size of defect when inspection radical preparation (Wc) that defect when jumping over in track is inspected confronts size K and inspecting it again K [na] [ru] inspection standard value (WA) It becomes WA>Wc. Defect inspection device of cycloid scale optical record medium described in claim 3 wherein K was done to set [youna] [atai] K. 3 Use field on detailed, left explanation industry of invention This..invention..symptom..optics..record..medium..cry..damage..foreign body..mix..defect..detection..device..concern. Past technology [Enkoujou] optics record medium (Hereafter, it is called optical [dei;yuku]). 3 (rC j; When it is, it is applying and record surface K wound is > b that is while manufacturing it. There is a fault when the defect that does b with which the foreign body mixes is caused. When information reproduces, K should detect the presence in this defect beforehand because it becomes a large trouble. Optical Day recently as [konpyo-ta] extrinsic memory λ [ku] is practical use [sareteka] b, and ζ [rera] record medium [hasono]. To offer an indispensable low island product record medium of advanced information society V [tetotte] in the future from the feature, it is expected. In ζ ...along.., [shi] in a short time. [kahonoo] of optical [dei;suta] The [hakaayashuu] inspection device that can detect duck E beach K is ..necessity.. [na]. Ttekita]. It ..h.. explains future defect [**] main main [yosoo] K of the example of K in the past piling up. Chart 3: in the block diagram of one example of a past defect inspection device. It is. 1 In [hika] study detection ..peel.. element, Day light [pi-mu]/Ji light elder brother [ku] K from optical Reflected readout light [pi-mu] is led. Each.. [no] ...J food jar (.. regenerative signal of readout light [pi-mu] led from photodetection element 1 that responds rC ..output K, attaching, and the operation...

(RF)

```
Optical [dei;suta] K [so] of optical head from eight
It is and is a spiral concentric circle again of the formed [**] jar.
o that explains the operation as follows
[Towo] \gamma king servo short story low w and short story low w of the focus servo are done, and first
of all, it is a sleeve, and optical Day J food [ku].
It is concentric circle K formation [sareta] [chou**jou] [to] again.
Optical [pi-mu] K [te] inspection of the [tesotte] reproduction power
It is a surface of the outside of the optical disk and a spiral this mind again when doing.
Dirt and wound etc. of office of record [ki] with which yen track is formed
It is U ..drinking....defective.. [teha] in case of [gaaru], and the defect is an optical head.
Two or more light that forms optical detection part being read b
The change due to detection element Mamoru's detection signal inside K defect takes place.
Rul.
And, it is detecting signal of two or more photodetection elements 1 K.
Change K that defect [**] ..[ru] [dei;megu].. originates plurals ..based..
The detection signal of detection of ..drinking.. [hika] element 1 is operated.
Regenerative signal obtained from falling [ha] and signal processing part 2 (RF)
oneself.
[Towokkinguera-] signal (T E ) obtained from reason part
And, ten [temo] [kahonoo] is caused during one [fo-kasuera] signal (F E).
Chart 5, late V, and [haka] of defect detection ..K.. contained in regenerative signal
It is ...showing., [na] as for a fixed principle.
The regenerative signal is kind V [teyo] [ninazou] Canada of the defect.
Special evolution 1-253638 (2)
[Towokkingu] that misregistration K and responds that confronts track K
It is seven to error signal (T E ) and optics.
[Do] optical [pi] from eight
Responded Fo power [su] of state K of [atsumaki] on record city of [mu]
It is a signal processing part where error signal (F E ) is operated respectively.
[Torakkinguewo] discernment signal (T E ) -
[Ao;-kayue]
- It is affection title [zoutataka] doing, and regenerative signal (R F ') as for one [wo] signal (F E).
tracking error [**gou] (T E') [Fo-kasue].
It is a signal increase side where one [wo] signal (F E ') is obtained.
6
ГНаТ
Regenerative signal to which signal is amplified (R F')
Tracking
- Error signal (T E') Focus error signal
(FE')
It is (rC [te] disk (rCj along;
Defect K [yo;] b [a] that kicks >
[Pa] 1 \nu of size K of late U when error of size more than [ru] column value occurs and the defect to
which it applies
Detection of "provision" [no] [pano] \nu [su] of [su]
It is a defect detection part where [wo] is output and the defect is detected.
Sizing [pa] J loess width about [**] Pal detected with [ka] [ochii**] [dabu] 6 peeling off judges the
quality compared with [**] at the inspection act of b.
```

[Kontoro] that does γ stem short story low w of inspection equipment It is part w. It dresses and [**] K of the above-mentioned ..machine (.. attaches ..the defect inspection that rC is composed... [Heji] Direction K where V [temo] for ..trickiness.. [kata] decreases changes, too. Title K is confronted, the barrier value is set, and the defect is detected, and it is ..causing., size K of the barrier value of the defect that is [e] and getting is output [panore] J of width in which it applies. It does. And, it is [tarokkupa] J [re] λ K ..preparing.. IJ in total as for the size with [pa] J [re] λ [**]. It does, and the size of the defect is detected. Regenerative signal (R F) serious defect on the inside pulls the disagreement between the recorded information and reading information, skirt D pit errors, and dropouts and causes ..causing.. [tosu]. Moreover, [to]. [Rakkinguera-] signal (T E) and [fo-kasue] When the defect that inside K is one [wo] signal (F E) comparatively bigger occurs, it ..[to] '.. becomes it ..developing the situation that king servo control or low ..focus servo short story... eleven/doesn't operate [watatsune] K by seven? easily....\lands... Obtained serious defect of original [**] of the pit error and seven [doro] outs and ..becoming it.. b, [towokkingusa-bokontoro-] w, and seven years old one [kasusa-bokontoro-] one [re] are in [dei;suta] named ..defect detection.. ..dressing.. [**] and there is normally a necessity for exactly detecting K ..(....no rC operation....causing....the obtained b serious defect... Inspection ..dressing.. [furo-cha] of defect inspection of [**] ..[totode], past 7 .. ⋉ [To] is shown and chart 4 K is shown. Optical Day J food [ku] is huge record [**]. Great number D and the information track ..not having amount.. [toworu]. So far..defect inspection..inspection..time..shorten..in consideration of..user information..track..range..track..interval. It becomes antiquated, it exceeds, and [kahonoo] is inspected. Inspection radical preparation WA (rC is confronted, and inspection standard WB that the defect of [wo] line [tsutena] b and the [en**jou] optics record medium confronts size K. [Wo] was set, and (WA>WB) and the quality that confronted defect K was judged. Problems to be resolved by the invention In the defect inspection device in the composition of the past however like the record on [gara] left and the inspection method, constant tiger ..all [ki] of optical [dei;suta].. ';. J 11] ..the attention [gara] defect inspection... do the flight ζ at intervals K Defect and tens of tracks K where [teirutame] and inspection [towo] γ [ku] barrier K were placed were the surfaces of the optical Day J food [ta] substrate over which it extended and had the problem with a difficult record Sonobe's dirt where a concentric circle track was formed and detection of a serious defect of the wound etc. of the spiral again. This invention is the above-mentioned recording medium (rC such as solution [na] [rutame] and Day λ [ta] as for a past problem: Lo 'A short time of the kicked important defect.

It is faction value WB in the law in the past as for black-market price Wc of the size of a large defect.

..taking.. K when inspecting it again is ..(of b and a serious defect.. good at the fault by the achievement of the improvement of reliability that confronts rC by value K of small ..dependence.. .b.. K setting, the detection of the location information when the defect occurs, and the record of defect information, and attaching of all tracks K where [towokku] before and behind the defect generation title haze is covered based on [honoo] location of occurrence information ..that.. ..the lack...

Embodiment

RC attaches, and it ..(.. explains this invention by one execution OIJ while referring to [haka**] as follows.

Figure t is one execution OIH [te] of this invention.

It is the one to show the block diagram of the put defect inspection device.

(of chart 1 rC;

It is ..lo '...

2

One is light to optics from [ddo] 30.

Photodetection element and 22 from which readout light [pi-mu] from which it is entered and [dei;suta] K is reflected to [pi-mu] in the record side part is led

Photodetection element 2 of ..peel.. [kaku] A [**] [po] γ of readout light [pi-mu] led from one Operate output t [tetsuite], that [to] K responds, and ..[sai]..

Optical [**] Day [ku] K from life signal (R F) and optical head

One [torakkinguewo] signal that misregistration K and responds that it is along and spiral of λ jar to which [te] is formed confronts track K

Special evolution 1-253638 (3)

It is the one that is taken and assumed to be [wo] purpose when K can be certainly detected only at the inspection time, [rutoto] is achieved, and the defect inspection device that improves defect K [na] [ru] reliability is offered.

Means of solving the problems

This invention (rC;

Provide..optics..record..medium..spiral..again..concentric circle..track..day..area..defect detection..do..do..yen..abundant..optics..record..medium..constant..interval..track..inspect..discoid..optic s..record..medium..inside..surface..exist..do..defect..readout..position..take..state..respond..read..obtain.. defect detection..the..defect..part..location of occurrence..information..accumulate. Tiger 'before and behind those detection location information [yo;] b and the detected defect parts;

J 11

[Utoto] K of re-inspection of track where [wo] was covered

A serious defect is done at the inspection time of a short time and the duck is what of D it takes and possible [wo] (rC is done when K is certainly detected b, yen imperial household state optics record medium V defection, and is kicked.

Action

K flies over the range of information [towo] y [ta] every seven constant [towo] [ku], and composing [**] K, it is K when doing, and [omo] as for ..causing.. [toshite] defect inspection.

Ten [heii]

(TE)

Disk of optical [pi-mu] from optical head

It is operation [na] [ru] signal processing part as for focusing state K respondent and seven [jita] [o;-kasuera-] signal (F E) on record commerce part K in which it starts.

23-25 is signal (R F) of .. being possible to catch.. reproduction.

[10]

Signal..gills..signal..signal..regenerative signal..tracking..error..signal. 7.

. ГЕТ

It is a signal amplification part where one [ra] signal (F E') is obtained.

2

6

```
Regenerative signal (R F') to which [hasono] is amplified [towokkinguera-] signal (T E') Focus error
signal
(TE')
The outside table or Day of (rC or elder brother [ku] of day ..it is...
It is (rC in J [suku];
Kicked defect [re] ..lo '.. [teyo]
Abnormal Makoto more than barrier value with b
It is output \lceil \text{na} \rceil \lceil \text{ru} \rceil defect detection part as for detection \lceil \text{pa} \rceil \rfloor \rfloor \nu \rfloor getting of K when the title
(error) is generated and [pa] J [re] [pu] cap that responds size K of the defect.
27 is a regenerative signal in the defect detection part 26.
(RF')
Tracking error signal (T E')
Signal..error..generate..obtain..get..trigger..the..gills..generation..information..detect..defect..information..
detection.
28 is defect location information detection part 2 [Sai] obtained by seven.
11?
The same
Life signal (R F ) Tracking error signal (T E )
It is composed of the memory b the defect information record part it where one [ewo] location of
occurrence information on seven [o;-kasuera-] signal (F E ) is accumulated and.
29 is defect detection part 2 It is defect [pa] by six.
v Hiroshi is generated.
[Toki] K and defect title haze information detection ..departure.. part 2 Defect information record
part 2 read b [ifuruu] information by seven The quality is judged and the defect is reexamined to
eight the inclination b and [panoresu] to record the location information IJ. compare [no] size with
inspection [giiun:atai]
Re-[**] at regular time
[Ado] \nu \lambda the [**] first calculation etc. , and ..[shi].. seven- of inspection vaccination
[Te]
It is part [mukontoro] ~ V.
Defect inspection device of this embodiment of which above-mentioned externals K are composed
K attaches, and it explains the operation while referring to the inspection flow chart of the defect
inspection device of the second [**] as follows.
Process 100VC [te****] after [to] of inspection [su] F.
Dry
Start-up of [pu]
[Torakkingusa-bokontoro]
[Nore]
[O;-kasusa-bokontoro-]/[re] is stabilized.
K Tamotsu [fu].
Along..user's area..head.
It is seven to the VC optics.
It is [shi] 10 as for [do].
Make them [ku] it, and with the following t [monten] after seek is completed
[Tora]
13
The \kappa when the defect above occurs is a uninspection tiger before and after the defect location
information's including D defect inspection track.
It is externals K process 1 where all [mouyuru] is done as for y [ku] 1 1 VC [te] re-inspection head
[ado] v:
```

[E;] and the re-inspection end address are calculated.

Two or more defects of Wc or more occur.

```
Situation K is re-inspection head [ado] \nu [**] and re-[**] of two or more as many as pieces.
[**] end [ado] V 7- is calculated.
Next K and seven [rose]
\lambda 112VC;j: It is, and is \geq process.
11
1
Re-inspection head [ado] V that calculates [de]
[Su] K optical head
They are made to seek [wo], and it is ahead and head [ado] v;
End [ado] \nu [su] [ma] from getting
[Dei;shijon] ..doing... the defect inspection of the [deno] all tracks
1
Similar..defect..information..defect position..information..for..memory..information..store..do.
And, [dei;shijon] 1 1 The similar attention work in five
. Only the number of defect information ..(.. returns t.
At \zeta, the re-inspection is [ka].
In the jumping over inspection of the flight by several before and behind the [ochiihassei] track
To do, you may do VC.
Process 1 at end K 1 6 [**] of size of VC [te] defect
The quality of [**] standard value WA VC [te] defect is judged, and the measurement is ended.
Special evolution 1-253638 (4)
The defect inspection for [ku] is done.
..[purose].. seven-
103
Then, regenerative signal
Tracking error signal and seven [o:]
The defect inspection in [kasuewo] of one signal is done, and the size of the defect confronts
inspection standard value WA VC.
Wc: [Ru] standard value
o that sets [wo]
However.
The value of WK: in the metrology so far.
It drinks and [zui] semi-value WAVC is confronted.
...provision.. [to] that becomes WA >WB >Wc
It does.
[Dei:shijon] 1 0 4
However, it is, and is wally of the defect.
[Ewo-] that exceeds searching Wc is process 1 when generated 0 Defect generation title warship
day J ..advance to five ...
With the size
K attaches, and VC record [na] [ru] in the memory for the [ikan] information record.
Next K and seven mouth [se]
\lambda 107VC advancement and the following inspection trough
It [kuhejanpu]s it.
[Dei;shijon] 1 04 VC [teka]
K when the flame is not generated is the following inspection [towo] of similar K.
v is [kuhejanpu]ed.
[**]'s L and the user use information area are end [na] [ru].
Ask..<..return..do.
After the inspection ends, the final track in r C [te] and the user area is \kappa 7 [roseyu] 1 08 ..06(.. the
title thing in the memory for VC [te] defect information record
..peel.. o of ..continuation.. s
Process 109VC [te]
It read by 108.
The analysis to which defect information K attaches is done.
The size is Wc [**].
```

```
1
4
[Nichi] \( \sigma \) decrease
Advantageous effect of the invention
The [en**jou] optics of the above-mentioned is recorded if externals K, this invention K, and
depending.
Medium..combustion..card..concentric circle..defect
detection..do.,do.,do.,first.,ven.,state.,optics.,record.,medium.,constant.,interval.,track.,inspection.,do.
The defect part assumed to be internal of D and the discoid, optical record medium or one where
the table rice plant part \kappa exists is reading position VC :j: \geq has withered.
..reading.. . of the optical record medium such as saucers K and yen scales. respond state VC and
can shorten the defect inspection time of an optical medium like yen scale that generates the defect
detection signal
TV [teyo].
..gracious.. [rareru] defect detection [panore] of tr
..doing.. [tatoto] [kyo;] b of K [en*∗jou] optics record medium ..the re−inspection... accumulate b and
generation [i**] information in the defect part and attach before and behind the defect part track K
Certain K [**] of K order [keru] mind large defect [woyo] b [yo] [masuru] ζ can be done.
Okabe..easy..explanation.
I is a book.
[En**jou] optics record [**] of invention of one embodiment
Composition of defect [**] disguise bond of school report of [kihatsu] j optical record medium
[He]
Shown [ta] professional y figure and [wo] chart 5 are [furo] of the inspection process.
It is a chart.
1 ····· Photodetection element
22 ..... Signal processing part
23~26 ····· signal amplification part
6···· Defect information [**]
[Dabu]
7 ····· defect information inspection circuit
28····· Defect
Information record part
29 ··· Short story
Part v [ro]
Deputy's Toshio name patent lawyer Nakao and others T name
Figure
Special evolution 1-253638 (5)
Detection [motohoko] ahead
It is [inchi] [do] to the study ahead.
8
```

```
This [**] this panel
1N sign
ω∞
ω∞ (white)
Figure
5
第
JqJ
Takeshi
".J~A
H
t-'
...[kerovuwa])¥ '.. loess
Figure
4
第
/tiger
'J
Figure
3
第
[Tsutomuyasu]
Looking town river town L
Figure
2
第
```